METHOD FOR MANUFACTURING TITANIUM OXIDE

Patent Number:

JP2001354422

Publication date:

2001-12-25

Inventor(s):

SAKATANI YOSHIAKI;; KOIKE HIRONOBU

Applicant(s):

SUMITOMO CHEM CO LTD

Requested Patent:

____JP2001354422

Application Number: JP20000176519 20000613

Priority Number(s):

IPC Classification:

C01G23/08; B01D53/86; B01J21/06; B01J35/02; B01J37/08

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method to easily manufacture titanium oxide which shows the catalytic activity by irradiation of visible rays without using a specified device equipped with a vacuum chamber.

SOLUTION: After an amorphous titanium oxide precursor is supplied to a calcination furnace, an ammonia-containing gas is introduced into the furnace and the precursor is calcined at 300 to 600 deg.C.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-354422 (P2001-354422A)

(43)公開日 平成13年12月25日(2001.12.25)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号		
C01G 23/08		C01G 23/08	4D048
B01D 53/86		B 0 1 J 21/06	A 4G047
B 0 1 J 21/06		35/02	J 4G069
35/02		37/08	-
37/08		B 0 1 D 53/36	ZABJ
31/00			項の数3 OL (全 3 頁)
(21) 出願番号	特顧2000−176519(P2000−176519)	(71)出題人 000002093	
(,)		住友化学工業	株式会社
(22)出願日	平成12年6月13日(2000.6.13)	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号	
()		(72)発明者 酒谷 能彰	
		受破果新居族	市您開町5番1号 住友化学
		工業株式会社	内
		(72)発明者 小池 宏信	
		受破果新居街	市缴開町 5番 1号 住友化学
		工業株式会社	内
		(74)代理人 100093285	
		弁理士 久保	山隆(外2名)
			最終頁に続

(54) 【発明の名称】 酸化チタンの製造方法

(57)【要約】

【課題】 可視光線の照射によって触媒活性を示す酸化 チタンを真空容器を備えた特定の装置を用いることなく 簡易に製造する方法を提供する。

【解決手段】 非晶質である酸化チタン前駆体を焼成炉に入れた後、該焼成炉にアンモニア含有ガスを導入して300~600℃で焼成する。

1

【特許請求の範囲】

酸化チタン前駆体をアンモニア含有ガス 【請求項1】 雰囲気下、300~600℃で焼成することを特徴とす る酸化チタンの製造方法。

【請求項2】 酸化チタン前駆体を焼成炉に入れた後、 該焼成炉にアンモニア含有ガスを導入して焼成する請求 項1記載の方法。

【請求項3】 酸化チタン前駆体が非晶質である請求項 1または2記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、酸化チタンの製造 方法に関するものであり、さらに詳しくは可視光線の照 射によって触媒活性を示す酸化チタンの製造方法に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】酸化チタンが示す光触媒作用によって、 大気中の悪臭物質や水中の有機溶剤、界面活性剤を分解 除去することが検討されている。最近では、汎用性、利 便性から光源に可視光線を使った分解除去方法が注目さ 20 れ、可視光線を照射したときに触媒活性を示す酸化チタ ンの開発が期待されている。

【0003】可視光線の照射によって触媒活性を示す酸 化チタンの製造方法として、例えば、WO982374 号公報には、酸化チタンをマイクロ波低温プラズマ法に より処理しその表面に炭化チタンを形成させる方法が記 載されている。

【0004】しかし、WO982374号公報記載の方 法では、酸化チタンを処理するためにマイクロ波プラズ マ発生装置のような真空容器を備えた特定の装置が必要 30 であり、操作が煩雑となる問題があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、可視 光線の照射によって触媒活性を示す酸化チタンを真空容 器を備えた特定の装置を用いることなく簡易に製造する 方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、光触媒用 途に好適な酸化チタンの製造方法について検討を行った 結果、本発明を完成するに至った。

【〇〇〇7】すなわち、本発明は、酸化チタン前駆体を アンモニア含有ガス雰囲気下、300~600℃で焼成 することを特徴とする酸化チタンの製造方法を提供する ものである。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明に用いられる酸化チタン前駆体としては、例え ば、水酸化チタン、チタン酸、三塩化チタン、四塩化チ タン、四臭化チタン、硫酸チタン、オキシ硫酸チタンの ような無機チタン化合物、または、テトライソプロポキ 50

シチタン、テトラn-ブトキシチタン、テトラキス(2 ーエチルヘキシルオキシ)チタン、テトラステアリルオ キシチタンのようなテトラアルコキシチタン化合物;チ タンアシレート化合物; ジイソプロポキシビス (アセチ ルアセトナト)チタン、イソプロポキシ(2ーエチル 1, 3-ヘキサンジオラト) チタン、ヒドロキシビス (ラクタト) チタンのようなチタンキレート化合物等の 有機チタン化合物が挙げられ、その他に、三塩化チタ ン、四塩化チタン、四臭化チタン、硫酸チタン、硫酸チ 10 タニルの部分加水分化物や有機チタン化合物の部分加水 分解物が挙げられる。ここで、部分加水分解とは、有機 チタン化合物を加水分解するに際し、加水分解に必要な 化学量論量より少ない水(液体、気体のいずれであって もよい。)の存在下で行うことを示す。本発明では、酸 化チタン前駆体として、特に、水酸化チタン、または有 機チタン化合物の部分加水分解物の適用が推奨される。

【〇〇〇9】酸化チタン前駆体には成形を施し、粒子 状、繊維状、薄膜状等にしてから、焼成に供してもよ い。酸化チタン前駆体を成形して形状をもたせることに よって、十分な触媒活性を示し、かつ所望の形状を有す る酸化チタンを容易に得ることができる。例えば、繊維 状の酸化チタン前駆体を焼成に供すれば、繊維状の酸化 チタンを簡易に得ることができ、また、薄膜状の酸化チ タン前駆体を焼成に供すれば、薄膜状の酸化チタンを簡 易に得ることができる。

【0010】また、酸化チタン前駆体に対し、酸化珪 素、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、酸化マグネ シウム、酸化亜鉛、酸化鉄および酸化チタンのような無 機酸化物、成形助剤、結合剤、帯電防止剤または吸着剤 を添加してもよい。

【〇〇11】本発明では、この酸化チタン前駆体をアン モニア含有ガス雰囲気下、300℃~600℃で焼成す る。焼成は350℃以上、また500℃以下の温度で行 うことが好ましく、1分以上、さらには5分以上で行う ことが好ましい。

【0012】また、焼成は、アンモニア濃度が0.1体 積%以上であるアンモニア含有ガス雰囲気中で行うこと が好ましい。アンモニア含有ガス雰囲気中のNOxで示 される窒素酸化物の含有量は100ppm以下、さらに 40 は50ppm以下であることが好ましい。

【0013】この焼成は、例えば、酸化チタン前駆体を 入れた焼成炉にアンモニア含有ガスを導入した後、昇温 し所定温度で保持する方法または酸化チタン前駆体を入 れた焼成炉にアンモニア含有ガスを導入しながら、昇温 し所定温度で保持する方法で行うことができる。これら の方法では、昇温速度は100℃/h以上、さらには2 00℃/h以上であることが好ましい。

【0014】本発明の方法により得られる酸化チタン は、可視光線の照射によって高い触媒活性を示すので、 これをそのまま、またはこれを成形して用いることによ

り、大気中の悪臭物質の分解除去、または水中の有機溶 剤や農薬、界面活性剤の分解除去に適用できる光触媒と することができる。

[0015]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は本実施例に限定されるものではない。

実施例1

四塩化チタン(試薬特級、和光純薬工業製) 25gを3 00mLフラスコに入れ、空気雰囲気下で攪拌し、氷水 10 で冷却しながら25%アンモニア水(試薬特級、和光純 薬工業製) 36gを約5分で滴下して加水分解した後、 濾過、洗浄して非晶質水酸化チタンを得た。

【0016】得られた水酸化チタンを電気加熱式焼成炉に入れ、この焼成炉内にアンモニア濃度約0.5体積%のガスを連続導入しながら、200℃/hにて昇温し400℃で1時間焼成して粒子状酸化チタンを得た。焼成炉に導入したガスは、25%アンモニア水に1L/minで空気を送り曝気することによって調製した。

【0017】密閉式のパイレックス(登録商標)製反応 20 容器(直径8cm、高さ10cm、容量約0.5L)内に、直径5cmのガラス製シャーレを設置し、そのシャーレ上に、上で得られた粒子状酸化チタンを置いた。反応容器内を酸素と窒素との体積比が1:4である混合ガスで満たし、アセトアルデヒドを4.5μmol封入し、反応容器の外から可視光線を照射した。可視光線の照射には、500Wキセノンランプ(ウシオ電機製、商*

*品名:オプティカルモジュレックスSX-UI500XQ、ランプUXL-500SX)に、波長約430nm以下の紫外線をカットするフィルター(東芝硝子製、商品名:Y-45)と波長約830nm以上の赤外線をカットするフィルター(ウシオ電機製、商品名:スーパーコールドフィルター)とを装着したものを光源として用いた。可視光線の照射によりアセトアルデヒドが分解すると、二酸化炭素が発生するので二酸化炭素の濃度を光音響マルチガスモニタ(INNOVA製、1312型)で経時的に測定し、濃度変化より算出した二酸化炭素の生成速度により、酸化チタンのアセトアルデヒドに対する光触媒作用を評価した。この例における二酸化炭素の生成速度は酸化チタン1gあたり1.81μmo1/hであった。

【0018】比較例1

実施例1と同じ方法で得られた水酸化チタンを電気加熱 式焼成炉に入れ、この焼成炉内に空気を連続導入しなが ら、200℃/hにて昇温し400℃で1時間焼成して 粒子状酸化チタンを得た。

【0019】次いで、この粒子状酸化チタンについて、 実施例1と同様にしてアセトアルデヒドに対する光分解 作用を評価した結果、二酸化炭素の生成速度は酸化チタ ン1gあたり0.11μmol/hであった。

[0020]

【発明の効果】本発明の方法によれば、可視光線を照射 することによって触媒活性を示し、水中の有機物を分解 除去可能な酸化チタンを簡易に製造することができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4D048 AA19 AA22 AB03 BA07X BA41X EA01

> 4G047 CA02 CB04 CC03 CD02 CD03 CD05 CD07

4G069 AA02 AA08 BA04A BA04B BA04C BA48A BB04A BB04B CA01 CA10 CA17 EA01X EA01Y EC22Y FB08 FB29 FB31 FB36